TA

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-230628

(43) Date of publication of application: 09.10.1987

(51)Int.CI.

CO3B 8/02 CO1B 33/152

C03C 11/00

(21)Application number: 61-073255

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

31.03.1986

(72)Inventor: KATO EIJI

YAMADA KUNIHARU

(54) PRODUCTION OF POROUS GLASS

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a porous glass having a thickness of several cm and containing pores having diameter of several tens & angst;, by mixing a sol produced by the complete hydrolysis of a metal alkoxide with a sol produced by the partial hydrolysis, adding fine silica powder to the mixture and gelling, drying and calcining the mixture.

CONSTITUTION: A metal alkoxide such as silicon ethoxide is added with a prescribed amount of hydrochloric acid to effect the complete hydrolysis and the obtained solution is converted to a sol 1. Separately, silicon ethoxide is added with a small amount of hydrochloric acid to effect partial hydrolysis and the obtained solution is converted to a sol 2. The sol 1 is mixed to the sol 2 and stirred. Fine silica powder is added and dispersed in the mixture and the pH of the mixture is controlled e.g. by the addition of ammonia water, the obtained sol solution is charged in a vessel, closed and left standing to obtain a gel. The vessel is bored with holes accounting for several % W ten odd % of the surface area of the vessel and the content is dried e.g. for 10 days to obtain a dry gel. The dry gel is put into an electric furnace and calcined e.g. at 600W800° C. A porous glass having a thickness of as thick as several cm and containing pores with several tens & angst; in diameter can be produced in remarkably improved yield by this process.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-230628

@Int Cl.4

識別記号

广内整理番号

49公開 昭和62年(1987)10月9日

8/02 33/152 C 03 B C 01 B 11/00

7344-4G 6526-4G

6674-4G

未請求 発明の数 1 審査請求 (全3頁)

多孔質ガラスの製造方法 図発明の名称

> 御特 頭 昭61-73255

昭61(1986)3月31日 1988 願

勿発 明 者 加 藤 栄 習 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

邦 ⑦発 明 渚 ш Œ 曀 セイコーエプソン株式 願 创出

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代 理 外1名 弁理士 最 上 務

> 明 ##R

発明の名称 多孔質ガラスの製造方法

2. 特許領求の範囲

金湖アルコキシドを貫科とするゾルーゲル伝に よる多孔質ガラスの製造法において、完全に加水 分解を行なつたゾルと、部分川水分解を行なつた ゾルを混合し、そのゾル器被中に破功ポシリカを 旅加し充分分散させた後、ゲル化、乾燥、鐃成の 工程を有することを将敬とする多孔質ガラスの製 造方法。

3 発明の詳細な説明

〔 重楽上の利用分野〕

本発明は多孔質ガラスの製造方法に関する。 〔従来技術〕

従来の多孔質ガラスの製造方法を以下に示す。 コーニンググラスワークス社の特許(U・S・ Pat. 2215039, 2221709) 化示されてい

るように、硼酸、アルカリ金属酸化物、珪砂等を 主原科として搭触した棚建設ガラスを、数百度の 協度で熱処連して、建砂質に重んだガラス相と、 棚酸とアルカリ金属にほんだガラス相とに分相さ せる。

次にこのガラスを、破処埋又は熱水処理を行なり ことにより、硼酸、ナルカリ金属酸化物に腐んだ 相を密出させ、建破成分に省んだ多孔質ガラスを 得るという程度方法。

[発明が解決しようとする問題点及び目的]

しかし、前述の従来技術は、液溶液又は熱水で 側嵌とアルカリ金銭に富んだガラス相を格出する ことにより細孔を形成するため、数センチメート ルに及ぶ厚さのガラスについては均一な細孔を有 **するガラスを得ることは退難であり、また故十オ** ングストロームの組孔については、組孔表面にシ リカのゲルが残留し安価を細孔を収成するのが困 雉であるといり間題点を有する。そこで本始明は このような問題点を解決するもので、その目的と するところは厚さが数センチメートルであり数十

特開昭 62-230628 (2)

オングストロームの安定な細孔を有する多孔質ガ ラスの製造方法を提供するところにある。

[間組点を解决するための手段]

本名明の多孔度ガラスの製造方法は、金属アルコキンドを原科とするゾルーゲル法において、完全に加水分解を行なつたゾルと、部分加水分解を行なつたゾルを、部分加水分解を行なつたゾルを協合し、そのゾル格液中に破粉末シリカを派加し充分分散させた後、ゲル化、乾燥、焼成の工程を有することを特致とする。

〔奖缩例〕

以下に実施例を辞細に述べる。

夹廊 刈 1.

Ŋ,

シリコンエトキンド1000mに対し、 Q 0 1 規定の返譲を400 配の副り合いで加え、酸しく攪拌して加水分泌し、この啓被をソル1とする。シリコンエトキンド1000mに対し、 Q 0 1 規定の塩酸を80 配の割り合いで加え、酸しく攪拌して部分加水分解し、この密液をゾル2とする。ゾル1とゾル2を1:1から1:4の割り合いで進合し攪拌する。

赛 1

比率。温度	5000	700c	3 00 €
1:1	3 0 Å	2 6 Å	18%
1 : 1. 5	3 5 Å	3 0 Å	21 %
1:2	4 4 %	5 7 Å	2 0 Å
1 : 2.5	5 0 Å	4 0 Å	2 5 Å
1:3	6 5 Å	4 4 Å	5 2 Å
1:35	7 0 %	5 8 Å	4 0 Å
1:4	101%	78%	5 5 Å

獎施例2

シリコンプトキンド1000mに対し、001規定の塩酸を400mの割り合いで加え、厳しく機拌して加水分解し、この耐液をソル1とする。シリコンプトキンド1000mに対し、001規定の塩酸を100mの割り合いで加え、敵しく機拌して部分加水分解し、この啓液をソル2とする。ソル1とゾル2を1:1から1:4の割り合いで温合し機拌する。

このブル中にシリカ政粉米(日本アエロジル社、

このゾル中にシリカ酸粉末(日本アエロジル社、アエロジル〇×50)を4009 硫加し分散するまで光分に慢伴する。その後01月規定のアンモニア水で 55~65 にPBを凋疫する。このゾル溶液をポリプロピレン製容器(φ100×h50mm)に高さが2~50mc たので入込む。この容器容器に対し20~50 でで放置しゲル化させる。その役容器に放め~十数多の穴を開け、40~60でで10日間乾燥させドライゲルを得る。次にドライゲルを視め、次にドライゲルを引き、次にドライゲルを引き、次にドライゲルを対クスを得る。得られた多凡質ガラスの平均細孔径を誤1に示す。

アエロジル 0 × 5 0)を 4 0 0 9 抵加し分散するまで死分に攪拌した後、 0 1 規定のアンモニア水で 5 5 ~ 6 5 に P II 調整する。以下実施例 1 と同様に仕込み、乾燥、焼成を行ない多孔質ガラスを得る。 得られた多孔質ガラスの平均細孔径を喪2 に示す。

表 2

比率 温度	600c	7 0 0 °C	3000
1:1	5 1 Å	1 9 Å	1 2 %
1 : 1. 5	5 7 Å	28 Å	2 5 Å
1 : 2	4 4 Å	3 3 Å	5 0 Å
1 : 2.5	5 6 Å	4 8 Å	5 5 Å
1 : 3	62%	5 8 Å	5 8 Å
1 : 3.5	80 %	7 1 Å	50 Å
1:4	9 5 Å	91%	5 8 Å

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、完全に加水 分解を行なつたゾルと、部分加水分解を行なつた ゾルを協合、境律した後、シリカ版粉末を添加し

特開昭62-230628(3)

ゲル化、乾燥、焼成の工程を有することにより、 厚さが数センチメートルであり数十オングストロームの細孔を有する多孔度ガラスを製造すること ができるといり効果を有する。また、従来の多孔 質ガラスの製造に比べ歩留りが大幅に向上すると いり効果も有する。

以上

代組入 卷 上 6 (他1名)